# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) MOLDED IGNITION COIL FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(11) 4-99008 (A) (43) 31.3.1992 (19) JP

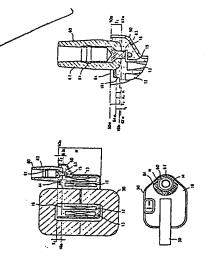
(21) Appl. No. 2-207647 (22) 7.8.1990

(71) NIPPONDENSO CO LTD (72) AKIMITSU SUGIURA

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. H01F31/00

PURPOSE: To realize a small-sized and lightweight device, by a method wherein, in a high tension tower, a flange segment parallel to the surface of cast material is arranged on the side wall lower part of a resin part except the surface adjacent to a case, the cast material is hardened on the surface lower than the flange segment, and the cast material around the high tension tower is made to protrude as far as the lower surface of the flange segment by the effect of surface tension.

CONSTITUTION: In a cup type case 50 made of synthetic resin, a secondary coil 13 is accommodated so as to be arranged outside a ring type primary oil 12. A high tension tower 60 is arranged on the aperture end side inner part of the case 50, and applies a current to the lower end and the secondary coil 13. Further each parts is fixed at an arrangement position by using cast material 16 like epoxy resin or the like which is injected in the case 50 and hardened. A core 30 forms a magnetic path of the primary coil 12 and the secondary coil 13. The high tension tower 60 is constituted of a high tension metal fitting and a resin part 62 coating the outside of the fitting. A flange segment 64 vertical to the rower part side warn surface or the resin part 62 or the part which us not adjacent to the case 50 is arranged in a linking manner by unified formation. The cast material 16 is hardened in a protruding state, and forms a trapezoidal cast material member 16f on the lower surface of the flange segment 64.



(54) TWIST METHOD FOR LEADING-OUT WIRE IN AUTOMATIC WINDING MACHINE FOR COIL AND ITS EQUIPMENT

(11) 4-99009 (A) (43) 31.3.1992 (19) JP

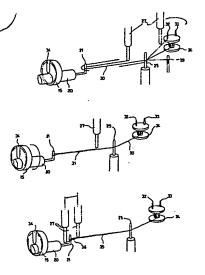
(21) Appl. No. 2-208889 (22) 7.8.1990

(71) TAGA SEISAKUSHIYO K.K. (72) TOSHIMITSU MAEDA

(51) Int. Cl5. H01F41/06

PURPOSE: To form difference parts on a leading out whe of a coil by simple constitution, and realize total automating from the winging to the difference processing of a leading out wire, by adding a rotary driving hook for twist to a conventional machine, and using a nozzle capable of moving horizontally and vertically and further rotating.

CONSTITUTION: A wire 30 is wound around the trunk of a bobbin 24. By moving a nozzle 27, the wire 30 is suspended on a hook 21 for twist, and led out so as to reach the nozzle 27. Next, by rotating the hook 21 for twist, a first difference is formed between the hook and the nozzle 27. While the nozzle 27 is again moved toward the direction or the hook 21 for twist, the hook is rotated. Newly led out wire 30 is superimposed with a first difference part 31, and a second difference 35 is formed. After the nozzle 27 is moved until this side of the hook 21 for twist, the nozzle is moved across this part and as far as an extended specified position of the difference part 35. By rotating the hook 21 for twist, a crossover 36 is wounded around the difference part 35. The first and the second difference processings are repeated until the diameter of the difference part 35 turns to a specified value.



(54) FORMING METHOD FOR RARE EARTH ALLOY THIN FILM MAGNET

(11) 4-99010 (A) (43) 31.3.1992 (19) JP

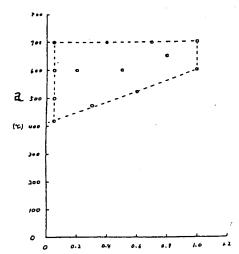
(21) Appl. No. 2-191052 (22) 18.7.1990

(71) YASKAWA ELECTRIC CORP (72) SHINJI YAMASHITA(2)

(51) Int. Cl5. H01F41/18,C23C14/14,C23C14/34

PURPOSE: To form a film having high energy product and intensive anisotropy in the film thickness direction only by sputtering, by a method wherein basic composition is rare earth element Re, boron B, and iron Fe, and the film is formed by sputtering in a specified relational range of the film forming speed  $(\mu m/min)$  and the substrate temperature (°C).

CONSTITUTION: In the forming method wherein basic composition is rare earth element Re, boron B, and iron Fe, the X-axis is set as the film formation speed ( $\mu$ m/min), and the Y-axis is set as the substrate temperature (°C). Sputtering is performed in the range surrounded by the following; a line connecting (0.05, 420) and (1.0, 0.600), Y=700, X=0.05, and X=1.0. The composition is as follows; rare earth alloy Nd is 11-18at%, B is 8-15at%, and residual part is Fe, or a part of Fe is substituted by Co of 2-16at% and Al of 0.5-5at%. Further the composition of the following is used; rare earth alloy Pr is 11-18at%, B is 8-15at%, Cu is 1-5at%, and resisdual part is Fe, or a part of Fe is substituted by Cu of 2-16at%, and Al of 0.5-5at%.



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-99010

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 F 41/18 C 23 C 14/14 9057-5E 9046-4K 9046-4K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

②特 願 平2-191052

@発 明 者 山 下 慎 次 福岡!

福岡県北九州市八幡西区大字藤田2346番地 株式会社安川

電機製作所內

@発明者 池田 満昭

福岡県北九州市八幡西区大字藤田2346番地 株式会社安川・

電機製作所內

@発明者 山崎 二郎

福岡県福岡市東区御島崎 1-18-303

⑪出 願 人 株式会社安川電機

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号

明 田 杏

1. 発明の名称

希土類合金器膜磁石の形成方法

2. 特許請求の範囲

1 希土類元集Reとほう集Bと鉄Feを基本組成とする希土類合金容販磁石の形成方法において、X 軸を膜形成速度(μm/min)、 Y 軸を基板温度(で)としたとき(0.05.420)、(1.0.600)を結ぶ直線とY=700とX=0.05およびX=1.0で囲まれる範囲でスパッタリング法により形成することを特徴とする希土類合金容販磁石の形成方法。

2 前記希土類合金がNdll~18原子%、B8~15原子%、技部がFeの組成またはこの組成のFeの一部をCo2~16原子%およびAl0.5~5原子%で置換した組成であることを特徴とする請求項1記載の希土類合金客談磁石の形成方法。

3 前記希土類合金がPrll~18原子%、B 8~15原子%、Cul~5原子%、践邸がFe の組成かまたはこの組成のFeの一郎をCo2~ 16原子%およびA1 0.5~5原子%で置換した組成であることを特徴とする請求項1記數の希 土類合金群膜磁石の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は磁気記録媒体や高性能小型モータ等 に用いられる強磁性容膜の形成方法に関する。

[従来の技術]

大きな保磁力と最大エネルギ税(BH)。 を有するNdーFe-B系磁石は概器の小型化に貢献するためその利用が進められている。

しかし、この磁石は形成と加工性が困難なため 窓内化や特殊形状での使用ができない。そのため 被体急冷法、スパッタリング法、スプレー法等に より、任意の形状の寒膜を形成する研究が行われ でいる。たとえば、J. Vac. Sci. Tec hnol. A6(3)(1988)1668-1 674や本発明者らによる特階昭63-8400 5に示されている。

[発明が解決しようとする課題]

また、後者の膜では、膜厚方向に異方性を持つ もので面内方向の成分が少なく特性はよいが、スパッタリングのあとアニールを施さねばならず、 製品の製造工程が複雑であった。

#### [課題を解決するための手段]

上記原題を解決するため、希土類元素Reとほう業Bと鉄Feを基本組成とする希土類合金容原 磁石の形成方法において、X 軸を膜形成速度 (μm/min), Y 軸を基板温度 (で)としたとき (0.05.420). (1.0,600) を結ぶ直線とY=700 と X

第1図は本発明の垂直磁化膜を形成するための 多極マグネトロンスパッタリング装置の断面図で ある。真空容器1の中にターゲット2を設け、こ れと対向させて40㎜の間隔を置き基板3を基板 ・取付台4に配置している。

(1) Nd-Fe-B系合金霉膜磁石

=0.05およびX=1.0 で囲まれる範囲でスパッタリングにより形成する。

また、前記希土類合金がNdll~11~18原子%、 B8~15原子%、残部がFeの組成であるかま たはこの組成のFeの一部をCo2~16原子% およびAl 0.5~5原子%で置換した組成にし ている。さらに、前記希土類合金がPrll~1 8原子%、B8~15原子%、Cul~5原子%、 残部がFeの組成であるかまたはこの組成のFe の一部をCo2~16原子%およびAl 0.5~ 5原子%で置換した組成にしている。

#### [作用]

上記手段により、Nd-Fe-B系磁石の主な相である正方晶Nd₂Fei、B相またはPr,Fei、B相の磁化容易軸であるC軸が原厚方向に成長するため、膜厚方向の異方性が強く、エネルギ様が大きな膜が得られる。

#### [実施例]

以下図面を参照しながら、実施例により本発明を具体的に説明する。

ターゲット 2 は苺膜中のNdが15原子%、B が15原子%、Coが10原子%、Alが7原子 %、残部がFeの原料を溶解鉄造したものを用い た。このターゲットをスパッタリング電域に取り 付け、番板3を基板台4に設置した後、真空容器 内を排気系14により2×10- Torr以下に 排気する。ヒータ電源13を調整しながら基板を 500℃に加熱しておき、フィラメント電源9を 調整してフィラメント8を加熱した後、アルゴン ガス導入パルプ12を開いてアルゴンガスを導入 し、圧力が8×10~3Torrになるように調整 した。アノード電源を調整してターゲット電流を 0. 5 Aにした後、シャッタ 5 を閉じたままター ゲット電源?により直流電圧300Vを印加して 30分間予備スパッタリングを行い、ターゲット 表面の酸化物等を除去し、シャッタを開いて60 分間スパッタリングを行い、約5μπの厚さの袋 を形成した。この後、再び其空容器内を2×10 - \*Torr以下に排気し、基板温度が窒温になる まで冷却した。 第2図は本発明の直流磁化特性

を示す一例である。 関厚方向に例定した磁気特性 であり、 関厚方向に異方性をもち、最大エネルデ 様が10MGOeを超えた器膜磁石が得られた。

また、第1表に種々の合金組成で落蹊を作製し、 磁気特性を測定した結果を示す。この結果からα 一Fe相やその他の常磁性相が結晶化して保磁力 の低下や均和磁化の低下がおこらないようにNd 11~18原子%、B8~15原子%の組成で成 度しなければならないことがわかった。

京3図に最大エネルギャが10MGOeを超えた場合の番板温度と顕形成速度の関係を示す。

この作製条件の範囲では磁気特性は保磁力 5 K Oe以上、最大エネルギ預 1 0 M G Oe以上、展 厚方向の角型比 0 . 9 以上であった。

さらに、第2表にこの系の合金組成を種々変え て審膜を作製し、磁気特性を例定した結果を示す。 Pr11~18原子%、B8~15原子%、Cu 1~5原子%の組成で成膜しなければ優れた特性 は得られないことがわかった。

及大エネルギ球が10MGOeを超える場合の 最板温度と膜形成速度の関係は第3図と同じであ り、この場合の磁気特性も前述と同様に保磁力5 KOe以上、膜厚方向の角型比0.9以上であっ た。

以下7行众白。

. 第 1 表

ИО	粗	玟	(原	子 %	)	(BH)
	Ν d	Fe	Со	A 1	В	***
1	1 3	7 5	0	0	1 2	1 2
2	1 1	8 1	0	0	8	1 1
3	1 1	7 4	0	0	1 5	1 2
4	1 8	7 4	0	0	8	1 1
5	1 8	6 7	0	0	1 5	1 2
6	1 1	6 1	1 5	5	8	1 3
7	18	5 0	1 0	7	1 5	1 4
8	13	7 0	0	5	1 2	1 3
9	1 3	6 2	1 3	0	1 2	1 0
1 0	S	7 9	0	0	1 2	8.
1 1	2 0	6 8	0	0	1 2	8
1 2	1 3	8 2	0	0	5	. 9
1 3	1 3	7 0	0	0	1 7	8
1 4	1 3	5 7	1 8	0	1 2	8
1 5	1 3	5 4	1 2	9	1 2	9

#### (2) PrーFeーB系合金海膜磁石

つぎに、ターケット 2 を路販中の P r が 1 5 原 子 3 、 B が 1 5 原 子 3 、 C o が 1 0 原 子 3 、 A 1 が 7 原 子 3 、 3 既 が F e の 原 料 を 裕解 鉄 造 した も の を 用 い て 、 前 述 と 同 じ く 基 板 温 度 、 原 形 成 速 度

第 2 表

Νο	粗	菽	(原	子 %	)		(BH)
	Pr	Fe	Сь	A 1	В	Сu	
1	1 3	7 0	0	0	1 2	5	1 .2
2	1 1	78	0	0	8	3	1 1
3	1 1	7 0	0	0	1 5	4	1 2
4	1 8	7 3	0	0	8	1	1 1
5	1 8	6 4	0	0	1 5	3	1 2
6	1 1	5 9	1 5	· 5	8	2	1 3
7	1 8	5 2	1 0	2	1 5	. 3	1 4
8	1 3	6 8	0	3	1 2.	4	1 3
9	1 3	5 9	1 3	1	1 2	2	1 0
1 0	9	7 7	0	0	1 2	2	8
1 1	2 0	6 3	0	0	1 2	5	8
1 2	1 3	8 1	0	0	5	1	9
1 3	1 3	6 8	0	0	1 7	2	8
1 4	1 3	5 4	1 8	0	1 2	3	8
1 5	1 3	5 3	1 2	6	1 2	4	9
1 6	1 1	8 1	0	0	. 8	0	9
1 7	1 1	7 5	0	0	8	6	9

#### [発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、基板温度と映形成速度を最適の範囲に設定して行ったので、数大エネルギー酸(BH)。xx が10MGOe以

### 特開平4-99010 (4)

#### 第 1 図

上の垂直磁化膜が得られる効果があり、このため 磁気を利用した装置を高性能化、小型化すること ができる効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の垂直磁化膜を形成するために 使用した多様マグネトロンスパッタリング装置の 断面図、第2図は本発明の代表的な垂直磁化原の 直流出化特性の一例を示す図、第3図は本発明の 基板温度と膜形成速度の関係を示す図である。

図において 2 はターゲット、 3 は甚板、 5 はシ + ッタである。

安川電機製作所 特許出頭人 株式会社 代表者

1. 真空容器

7. ターゲット電源

13. ヒータ電源

2. ターゲット

8. フィラメント

14. 排気系

3. 英 板

9. フィラメントなぶ

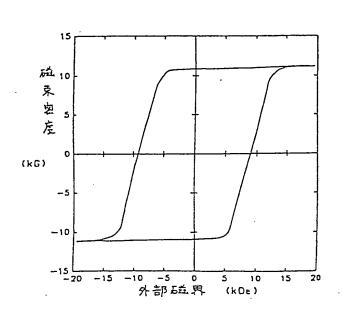
5. シャッタ

4. 装板取付台 10. アノード 栽植 11. アノード 電流

6. L-9

12. アルゴンガス母人パルブ

## 2 図



第 3 图

